PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-101316

(43)Date of publication of application: 07.04.2000

(51)Int.CI.

H01P 11/00

(21)Application number: 10-288732

(71)Applicant:

YOKOWO CO LTD

(22)Date of filing:

25.09.1998

(72)Inventor:

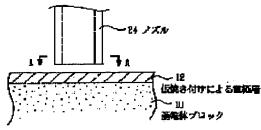
OOKA NAOKI

(54) ELECTRODE-FORMING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrode-forming method that forms an electrode layer with satisfactory workability and high adhesion on the surface of a dielectric block at a low cost to configure a dielectric filter or the like.

SOLUTION: This method consists of a process, where conductive paste is applied to an entire outer surface of a dielectric block 10 with a thickness of 20-25 μm, a process where this conductive paste is baked tentatively at a temperature of 400-650° C to form an electrode layer 12, a process where abrasive grains are blown onto the electrode layer 12 from a nozzle 24, whose jetting hole shape is matched with a prescribed shape to be ground to grind the electrode layer 12 formed by the tentative baking into a prescribed shape, and a process where the electrode layer 12 formed by the tentative baking is glost-fired at a temperature of 800-860° C.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

12.08.2005

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-101316 (P2000-101316A)

(43)公開日 平成12年4月7日(2000.4.7)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01P 11/00

H01P 11/00

K

審査請求 未請求 請求項の数7 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平10-288732

(22)出願日

平成10年9月25日(1998.9.25)

(71)出顧人 000006758

株式会社ヨコオ

東京都北区滝野川7丁目5番11号

(72)発明者 大岡 直樹

群馬県富岡市神農原1112番地 株式会社ヨ

コオ宮岡工場内

(74)代理人 100089129

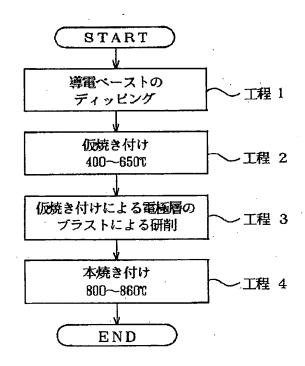
弁理士 森山 哲夫

(54) 【発明の名称】 電極形成方法

(57)【要約】

【課題】誘電体フィルタなどを構成すべく、誘電体ブロック10の表面に加工性良くまた密着性の高い電極層を安価に形成する電極形成方法を提供する。

【解決手段】誘電体ブロック10の外表面全体に $20\sim25\,\mu$ mの膜厚で導電ベーストを設ける工程と、この導電ベーストを $400\sim650$ 度で仮焼き付けして電極層 12を形成する工程と、噴出口の形状を研削すべき所定の形状と一致させたノズル24から砥粒を吹き付けて仮焼き付けによる電極層12を所定の形状に研削する工程と、仮焼き付けによる電極層12をさらに $800\sim86$ 0度で本焼き付けする工程と、からなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 誘電体ブロックの表面に導電ペーストを設ける工程と、この導電ペーストを仮焼き付けして電極層を形成する工程と、この仮焼き付けによる電極層に砥粒を吹き付けて所定の形状に研削する工程と、前記仮焼き付けによる電極層を本焼き付けする工程と、を備えたことを特徴とする電極形成方法。

【請求項2】 請求項1記載の電極形成方法において、 仮焼き付け温度を前記導電ペーストのガラスフリットが 溶ける400~650度に設定し、本焼き付け温度を8 10 00~860度に設定したことを特徴とする電極形成方 法。

【請求項3】 請求項1記載の電極形成方法において、 砥粒を吹き付けるノズルの噴出口の形状を、前記仮焼き 付けによる電極層を研削すべき所定の形状と一致させた ことを特徴とする電極形成方法。

【請求項4】 請求項1記載の電極形成方法において、 砥粒を吹き付けるノズルの噴出口が研削すべき前記所定 の形状よりも小さく、砥粒の吹き付け位置を前記誘電体 ブロックに対して相対的に移動させて、前記仮焼き付け 20 による電極層を所定の形状に研削することを特徴とする 電極形成方法。

【請求項5】 請求項4記載の電極形成方法において、 前記砥粒を吹き付けるノズルを、噴出口の先端側が狭い テーパー状としたことを特徴とする電極形成方法。

【請求項6】 請求項4記載の電極形成方法において、前記砥粒を吹き付けるノズルの先端部を、伸縮自在に形成するとともに先端側に弾性付勢し、このノズルの伸縮自在の先端部を前記仮焼き付けによる電極層に弾接させた状態で、前記砥粒の吹き付け位置を前記誘電体ブロッ 30 クに対して相対的に移動させるようにしたことを特徴とする電極形成方法。

【請求項7】 請求項4ないし6記載のいずれかの電極 形成方法において、前記誘電体ブロックを回転させて前 記砥粒の吹き付け位置を前記誘電体ブロックに対して相 対的に移動させて、前記仮焼き付けによる電極層を所定 の形状に研削することを特徴とする電極形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、誘電体フィルタな 40 どを構成するために、誘電体ブロックの表面に電極層を 適宜な形状に形成するための電極形成方法に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】近年、携帯電話などのマイクロ波帯の帯域通過フィルタとして、誘電体フィルタが広く使用されている。この誘電体フィルタの構造の一例は、円柱状または角柱状のセラミック誘電体ブロックに軸方向に貫通孔を設け、この貫通孔の内面および誘電体ブロックの貫通孔が開口される一方の端面以外の外表面に電極層を設

け、さらに誘電体ブロックの外表面の電極層に入出力電 極としての島状部分を形成して構成されている。

【0003】これらの電極層は、一例として、誘電体ブロックの外表面にスクリーン印刷により導電ペーストを適宜な形状に塗布し、これを焼き付けて電極層が形成される。また、他の例としては、誘電体ブロックの外表面全体に電極層を形成した後に、電極層の不要部分を適宜に研削して、所定の形状の電極層が形成される。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述の従来の導電ペーストをスクリーン印刷により塗布してこれを焼き付けて電極層を形成する方法にあっては、電極層の形状の寸法精度が得られにくいとともに、誘電体ブロックの各平面毎にスクリーン印刷をしなければならず、多くの面に電極層がそれぞれに設けられるものにあっては多くの工程を必要とする。

【0005】そして、誘電体ブロックの外表面全体に設 けられた電極層を適宜に研削する方法において、電極層 を研削する手段の1つとして、電極層上にトリミング用 マスクを配設し、これに砥粒を吹き付けてトリミング用 マスクに設けられた開口窓の形状に合わせて電極層を研 削するものがある。ここで、電極層が無電界鍍金法によ り形成されたものは、砥粒の吹き付けにより比較的に容 易に研削することができる。しかるに、この無電界鍍金 法により形成された電極層は、誘電体ブロックとの密着 性が不充分であり、半田付けなどにより剥離を生じさせ 易い。また、導電ペーストを800~860度の温度で 焼き付けることにより形成した電極層は、誘電体ブロッ クとの密着性が極めて高いとともに銀の粘りが強いため に、砥粒の吹き付けによる方法では、電極層の研削が難 しいとともに加工精度が得られにくく、研削時に砥粒の 過度の吹き付けなどにより誘電体ブロック自体を傷つけ 易いとともに、電気的特性にも影響を生じさせる虞があ る。さらに、トリミング用マスクの摩耗が著しく、頻繁 に交換する必要があり、それだけ製造コストが高いもの になるという不具合があった。

【0006】本発明は、かかる従来技術の事情に鑑みてなされたもので、加工性が良く、また密着性の高い電極層を安価に形成できる電極形成方法を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するために、本発明の電極形成方法は、誘電体ブロックの表面に導電ベーストを設ける工程と、この導電ベーストを仮焼き付けして電極層を形成する工程と、この仮焼き付けによる電極層に砥粒を吹き付けて所定の形状に研削する工程と、前記仮焼き付けによる電極層を本焼き付けする工程と、を備えている。

孔を設け、との貫通孔の内面および誘電体ブロックの貫 【0008】また、砥粒を吹き付けるノズルの噴出口の 通孔が開口される一方の端面以外の外表面に電極層を設 50 形状を、前記仮焼き付けによる電極層を研削すべき所定

4

の形状と一致させても良い。

【0009】そして、前記砥粒を吹き付けるノズルを、噴出口の先端側が狭いテーパー状とし、砥粒の吹き付け位置を前記誘電体ブロックに対して相対的に移動させて、前記仮焼き付けによる電極層を所定の形状に研削するようにしても良い。

【0010】さらに、前記砥粒を吹き付けるノズルの先端部を、伸縮自在に形成するとともに先端側に弾性付勢し、このノズルの伸縮自在の先端部を前記仮焼き付けによる電極層に弾接させた状態で、前記砥粒の吹き付け位 10置を前記誘電体ブロックに対して相対的に移動させて、前記仮焼き付けによる電極層を所定の形状に研削するようにすることもできる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の第1実施例を図1ないし図5を参照して説明する。図1は、本発明の電極形成方法の第1実施例の工程図である。図2は、誘電体ブロックに形成された仮焼き付けによる電極層に砥粒を吹き付けるノズルを対向させて配設した要部断面図である。図3は、図2のA-A断面図であり、砥流を吹き出 20すノズルの噴出口の横断面図である。図4は、砥粒の吹き付けにより研削された電極層の要部断面図である。図5は、砥粒の吹き付けにより研削された電極層の要部平面図である。

【0012】まず、セラミック誘電体ブロック10が、銀ペーストまたは銀とバラジュームペーストなどの導電ペースト内にディッピング(浸漬)されて、誘電体ブロック10の外表面全体に20~25μmの膜厚で導電ペーストが設けられる(工程1)。なお、このディッピングに代えて、塗布またはスクリーン印刷により誘電体ブ 30ロック10の外表面全体または必要な部分に適宜に導電ペーストが設けられても良い。

【0013】次に、導電ペーストが外表面に設けられた 誘電体ブロック10が加熱され、室温から400~65 0度(摂氏)まで約30分間で上昇され、この400~ 650度で約10分間保持され、その後自然放熱により 温度が室温まで下降される。この400~650度の温 度で導電ペーストの構成要素のガラスフリットが溶け る。そして、この加熱により、導電ペーストが硬化し、 仮焼き付けによる電極層12が形成される(工程2)。 この仮焼き付けによる電極層12は、導電ペーストの構 成要素のガラスフリットがまだ誘電体ブロック10内に 充分には溶け込んでおらず、また銀の粘りも少ない。そ こで、誘電体ブロック10に対する仮焼き付けによる電 極層12の密着力はさほど大きくない。

の形状26と一致するように形成されている。そこで、 図5に示すごとく、仮焼き付けによる電極層12が所定 の形状26に研削される(工程3)。ここで、仮焼き付 けによる電極層12の研削の際に、従来のごとくトリミ ング用マスクは使用されない。

【0015】さらに、誘電体ブロック10が再び加熱されて、室温から800~860度(摂氏)まで約1時間で上昇され、この800~860度で約10分間保持され、その後自然放熱により室温まで下降される。この800~860度の温度は、導電ベーストのメーカーが焼き付け温度として指示するものである。この再加熱により、仮焼き付けによる電極層12がさらに硬化し、本焼き付けによる電極層が形成される(工程4)。この本焼き付けでは、導電ベーストのガラスフリットが誘電体ブロック10内に充分に溶け込み密着性を高いものとし、また銀の粘りも高いものとなる。

【0016】したがって、仮焼き付けによる電極層12を研削加工することで、比較的に簡単にしかも精度良く加工することができ、その後本焼き付けすることで、密着性の高い電極層を形成することができる。そこで、簡単に精度良く電極層を形成でき、しかも半田付けによる電極層の剥離などを生ずることがない。さらに、トリミング用マスクを使用せずに電極層12の研削がなされるので、このトリミング用マスクの費用がかからず、それだけ安価に製造することができる。

【0017】次に、図6ないし図8を参照して本発明の電極形成方法の第2実施例を説明する。図6は、島状の電極層を形成するための第1ノズルとその研削した形状を示し、(a)は第1ノズルの噴出口の断面図であり、(b)はその研削した形状の平面図である。図7は、島状の電極層を形成するための第2ノズルとその研削した形状を示し、(a)は第2ノズルの噴出口の断面図であり、(b)はその研削した形状の平面図である。図8は、第1と第2ノズルにより電極層を重ねて研削した形状の平面図である。

【0018】誘電体フィルタの入出力電極などにあっては、電極層を例えばロ字状に研削して島状の電極層を設ける場合がある。かかる場合の研削方法として、まず、図6(a)に示すごとき噴出口の形状がコ字状の第1ノズル24aにより、仮焼き付けによる電極層12に、図6(b)のごとく、コ字状に所定の形状26aが研削される。次に、図7(a)に示すごとき噴出口の形状がI字状の第2ノズル24bにより、仮焼き付けによる電極層12に、図7(b)のごとく、「字状に所定の形状26bが研削される。そして、この第1と第2ノズル24a、24bを同じ位置に配設して順次に仮焼き付けによる電極層12を重ねて研削することにより、図8に示すごとく、仮焼き付けによる電極層12にロ字状の所定の形状26が研削される。なお、島状の電極層28の形状は、いかなるものであっても良く。島状の電極層28を

形成するための研削されるべき所定の形状26が適宜に 分割された噴出口の形状を有する複数のノズルを重ねて 用いれば良い。

【0019】続いて、図9を参照して本発明の電極形成方法の第3実施例を説明する。図9は、誘電体ブロックに対してノズルを相対的にXとY方向の平面で移動自在とするようにしたことを説明する図である。

【0020】第1および第2実施例にあっては、ノズル24から砥粒が吹き付けられる面積の形状により、仮焼き付きによる電極層12が所定の形状に研削されること 10が想定されている。しかるに、ノズル24より砥粒が吹き付けられる面積が研削すべき所定の形状26よりも小さい場合や、研削する所定の形状26の長さが長い場合には、図9に示すごとく、誘電体ブロック10に対して、所定の間隔を保持しながらノズル24がXとY方向の平面で相対的に移動自在とされ、研削すべき所定の形状26と対応させてノズル24が相対的に移動される。かかる方法により、大きな面積または長い所定の形状26に応じて、仮焼き付けによる電極層12を研削することができる。 20

【0021】この第3実施例にあっても、密着性の比較的に小さな仮焼き付けによる電極層12を研削するので、第1実施例と同様に加工性が良く、また研削加工後に本焼き付けすることで、密着性の高い電極層を形成することができる。そして、ノズル24の吹き付け面積の小さなものにあっては、大きな面積に吹き付けるものに比較して、砥粒をより効果的に用いることができるとともに、研削装置を大幅に小型化することができ、経済的である。なお、ノズル24および誘電体ブロック10の少なくともいずれか一方を移動させれば良く、この移動30制御は、予めプログラムされたデータに基づいてコンピュータ制御(XY0Z軸制御)によりワークテーブルなどを適宜に移動制御すれば良い。

【0022】上記第3実施例に用いるノズルの一例を、 図10に示す。図10は、噴出口の先端側が狭いテーバ ー状となったノズルを示す断面図である。この図10に 示すノズル24にあっては、噴出口の先端側が狭いテー パー状とされるので、噴出された砥粒が電極層12上の 狭い面積に集中し、局部的に仮焼き付けによる電極層 1 2を研削することができ、微細な加工が可能である。 【0023】さらに、上記第3実施例に用いるノズルの 他の例を、図11に示す。図11は、先端部を伸縮自在 としたノズルを示す断面図である。この図11に示すノ ズル24にあっては、先端部に軸方向に移動自在でしか も抜け落ちないように伸縮管30が伸縮自在に設けら れ、しかも先端側にバネ32で弾性付勢されて構成され ている。この伸縮自在の先端部を仮焼き付けによる電極 層12に弾接させ、しかも少し傾けた状態で、ノズル2 4から砥粒を噴出させながら誘電体ブロック10を相対 的に移動させる。噴出された砥流は仮焼き付けによる電 50

極層12を研削した後に傾きにより開いた隙間から外方 に流出される。砥流が片側にのみ流出するので、先端部 が弾接される側の仮焼き付けによる電極層12の研削を 鋭利に行うことができる。

【0024】さらに、図12を参照して本発明の電極形成方法の第4実施例を説明する。図12は、ノズルに対して円柱状の誘電体ブロックを回転させて外周面に所定の形状を研削するようにしたことを説明する図である。【0025】図12の第4実施例にあっては、円柱状の誘電体ブロック40の外表面に仮焼き付けによる電極層42が設けられ、この電極層42の外周曲面に臨んでノ

誘電体ブロック40の外表面に仮焼き付けによる電極層42が設けられ、この電極層42の外周曲面に臨んでノズル24が配設され、ノズル24から砥粒を吹き付けながら誘電体ブロック40を軸44回りに回転させて曲面状の電極層42を容易に研削することができる。この第4実施例において、ノズル24または誘電体ブロック40を相対的に軸44方向に移動自在とするならば、適宜な移動制御により仮焼き付けによる電極層42を島状に形成することも可能である。

【0026】さらにまた、図13を参照して本発明の電極形成方法の第5実施例を説明する。図13は、ノズルに対して角柱状の誘電体ブロックを軸回りに回転させるとともにノズルを軸と直交する方向に移動させて隣接する2つの面に跨って所定の形状を研削するようにしたことを説明する図である。

【0027】図13の第5実施例にあっては、角柱状の 誘電体ブロック50の外表面に仮焼き付けによる電極層 52に臨んでノズル24が配設され、ノズル24から砥 粒を吹き付けながら誘電体ブロック50が軸54回りに 回転されるとともに、ノズル24が軸54と直交する方 向に移動されて、ノズル24の先端と誘電体ブロック5 0との間隔がほぼ一定となるように制御される。このよ うにして、2つの面に跨って電極層52が容易に研削さ れる。ととで、研削すべき所定の形状26が誘電体ブロ ック50の軸54回りに長く設けられているので、ノズ ル24と誘電体ブロック50を軸54方向に相対的に移 動する必要はない。しかし、研削すべき所定の形状26 が軸54回りと斜めに交叉する方向に設けられ、または 電極層52を島状に形成するならば、ノズル24と誘電 体ブロック50を軸54方向に相対的に移動自在として 適宜に制御すれば良い。なお、第5実施例にあっては、 隣接する2つの面に跨って電極層52研削するものに限 られず、3つ以上の複数の面に跨る電極層52を研削す るようにしても良い。

[0028]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の電極形成 方法によれば、以下のことき格別な効果を奏する。

【0029】請求項1記載の電極形成方法にあっては、 密着性の小さな状態の仮焼き付けによる電極層を研削し て所定の形状とするので、その加工性が優れているとと もに寸法精度が得られ易い。そして、研削後に本焼き付

8

けすることで、密着性に優れた電極層とすることができ、半田付けなどにより剥離を生ずることがない。しかも、従前のごとく電極層の研削にトリミング用マスクを使用しないので、その分安価に製造することができる。【0030】また、請求項2記載の電極形成方法にあっては、仮焼き付け温度を400~650度に設定することで、硬化した導電ペーストは、ガラスフリットの誘電体ブロックへの溶け込みが少なくて密着性が小さく、しかも銀の粘りが小さい電極層となる。そこで、研削加工が容易である。そして、本焼き付け温度を800~86 100度に設定することで、導電ペーストがさらに硬化し、ガラスフリットが誘電体ブロックに充分に溶け込み密着性が大きなものとなりしかも銀の粘りが大きな電極層となる。そこで、本焼き付け後は、極めて密着性の高い電極層が得られる。

【0031】そして、請求項3記載の電極形成方法にあっては、ノズルの噴出口の形状を研削すべき所定の形状と一致させたので、必要な研削を簡単かつ短時間に行うことができ、量産に好適である。

【0032】さらに、請求項4ないし6記載のいずれの 20 電極形成方法にあっても、砥粒の吹き付け位置が、誘電 体ブロックに対して相対的に移動されるので、研削面積 が小さな研削装置を用いることができ、また適宜な相対 的な移動により、いかなる形状の研削も可能である。そ して、砥粒を効率的に吹き付けることができる。

【0033】そしてさらに、請求項7記載の電極形成方法にあっては、誘電体ブロックを回転させることで、隣接する複数の面に跨って設けられた電極層または曲面に設けられた電極層を1つの工程で研削することができる。そこで、複数の面にまたは曲面に設けられた電極層 30を研削するのに、作業効率の優れたものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の電極形成方法の第1実施例の工程図である。

【図2】誘電体ブロックに形成された仮焼き付けによる 電極層に砥粒を吹き付けるノズルを対向させて配設した 要部断面図である。

【図3】図2のA-A断面図であり、砥流を吹き出すノ*

* ズルの噴出口の横断面図である。

[図4]砥粒の吹き付けにより研削された電極層の要部 断面図である。

【図5】砥粒の吹き付けにより研削された電極層の要部 平面図である。

【図6】島状の電極層を形成するための第1ノズルとその研削した形状を示し、(a)は第1ノズルの噴出口の断面図であり、(b)はその研削した形状の平面図である。

) 【図7】島状の電極層を形成するための第2ノズルとその研削した形状を示し、(a)は第2ノズルの噴出口の断面図であり、(b)はその研削した形状の平面図である

【図8】第1と第2ノズルにより電極層を重ねて研削した形状の平面図である。

【図9】誘電体ブロックに対してノズルを相対的にXと Y方向の平面で移動自在とするようにしたことを説明する図である。

【図10】噴出口の先端側が狭いテーパー状となったノ ズルを示す断面図である。

【図11】先端部を伸縮自在としたノズルを示す断面図である。

【図12】ノズルに対して円柱状の誘電体ブロックを回転させて外周面に所定の形状を研削するようにしたことを説明する図である。

【図13】ノズルに対して角柱状の誘電体ブロックを軸回りに回転させるとともにノズルを軸と直交する方向に移動させて隣接する2つの面に跨って所定の形状を研削するようにしたことを説明する図である。

30 【符号の説明】

10、40、50 誘電体ブロック

12、42、52 仮焼き付けによる電極層

24 ノズル

26 研削されるべき所定の形状

28 島状の電極層

30 伸縮管

32 バネ

44、54 軸

[2] [3] [24]

